TECHNOLOGICZNA WOJNA ŚWIATÓW. RYWALIZACJA USA I CHIN O GLOBALNE PRZYWÓDZTWO [RAPORT]

Redakcja · 27 grudnia 2024

Zapraszamy do lektury i pobrania raportu o rywalizacji technologicznej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową. W niniejszej publikacji podęliśmy temat wpływu technologii na geopolityczną rywalizację pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Kwestie technologiczne są ściśle powiązane z gospodarką, innowacjami oraz polityką rozwoju, dlatego publikację rozpoczyna esej prof. Tomasza Grzegorza Grosse na temat znaczenia geoekonomii w relacjach gospodarczych Chin i USA. W drugiej części Andrzej Krajewski przedstawia zmiany w podejściu elit amerykańskich do polityki przemysłowej oraz plany Stanów Zjednoczonych dotyczące reindustrializacji kraju i ograniczenia krytycznych zależności od Chin w łańcuchach dostaw. Ostatnie trzy teksty koncentrują się na analizie potencjału technologicznego i gospodarczego w wybranych wysokotechnologicznych branżach. Krzysztof Kurdyła bada wyścig zbrojeń USA i Chin w kosmosie, Ernest Dorsz opisuje zmagania w medialnej w ostatnim czasie branży półprzewodników, a publikację zamyka mój tekst o rywalizacji Chin i USA w obszarze zielonych technologii.

Oryginał: https://nowa.nlad.pl/technologiczna-wojna-swiatow-rywalizacja-usa-i-chin-o-globalne-przywodctwo-raport/

WSPIERAJ Nowyład

LOJALNI WOBEC POLSKI

Bronimy polskich interesów i dbamy o dobro wspólne, a partyjne interesy zostawiamy innym. Taką niezależność zapewniają nam darczyńcy. Dołącz do ich grona.

DOŁĄCZAM

wspieram.nlad.pl

ALBO ZWYKŁYM PRZELEWEM

Fundacja Narodowy Instytut Społeczny

14 1020 1185 0000 4102 0302 3074

Darowizna na cele statutowe

Zeskanuj telefonem, aby wesprzeć